



(19)中華民國智慧財產局

(12)設計說明書公告本

(11)證書號數：TW D209927 S

(45)公告日：中華民國 110 (2021) 年 02 月 21 日

(21)申請案號：108304629

(22)申請日：中華民國 108 (2019) 年 08 月 02 日

(51)LOC.(11)Cl.：15-99

(71)申請人：家登精密工業股份有限公司 (中華民國) GUDENG PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD. (TW)

新北市土城區中央路 4 段 2 號 9 樓之 5

(72)設計人：莊家和 CHUANG, CHIA-HO (TW)；薛新民 HSUEH, HSIN-MIN (TW)；邱銘乾 CHIU, MING-CHIEN (TW)

(74)代理人：賴安國；王立成

(56)參考文獻：

TW D165985

TW 201523126

TW 201640219

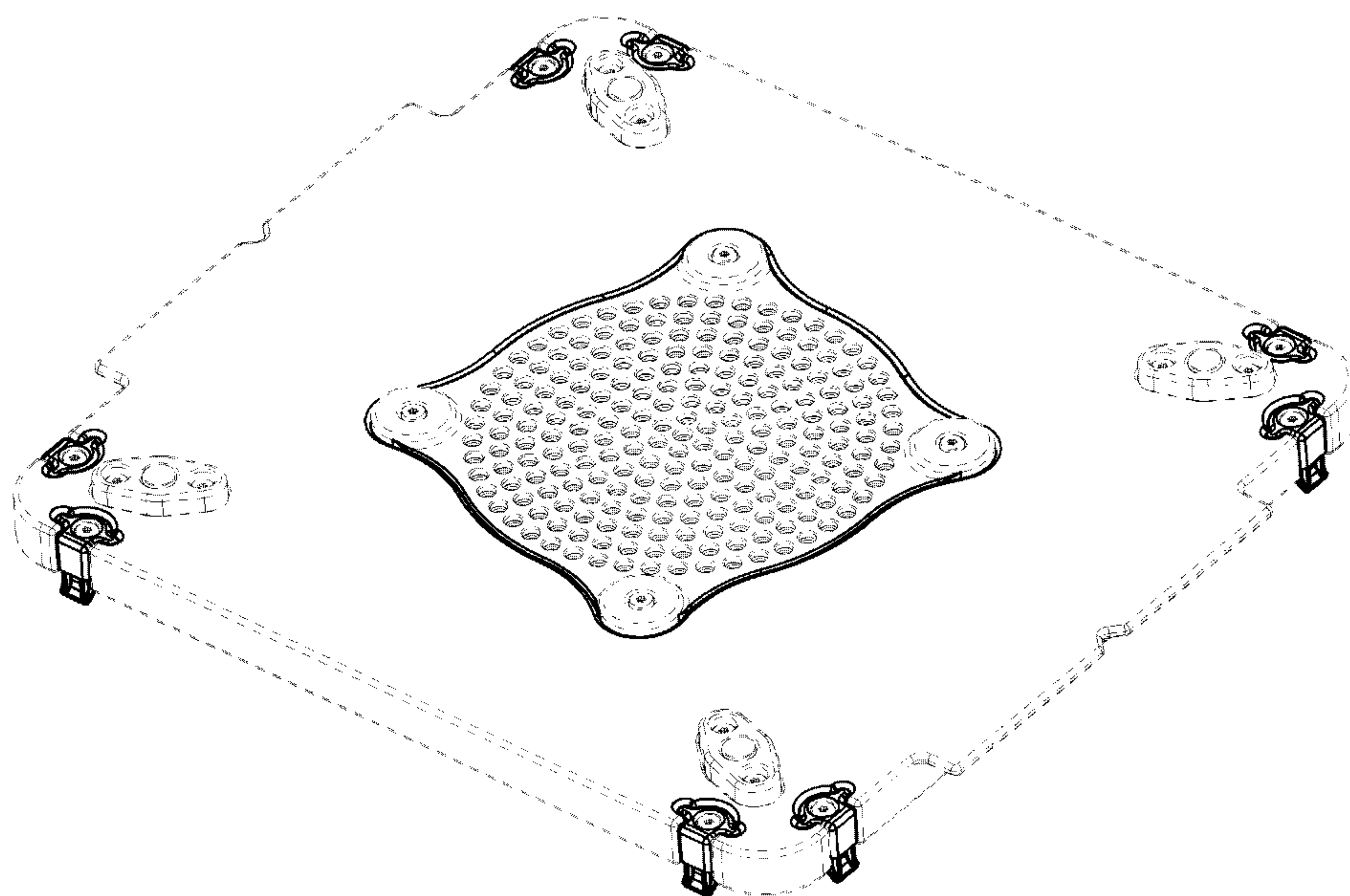
審查人員：徐銘鋒

圖式數：8 共 7 頁

(54)名稱

光罩傳送盒之上蓋

代表圖：



【立體圖】



D209927

【設計說明書】

【中文設計名稱】 光罩傳送盒之上蓋

【物品用途】

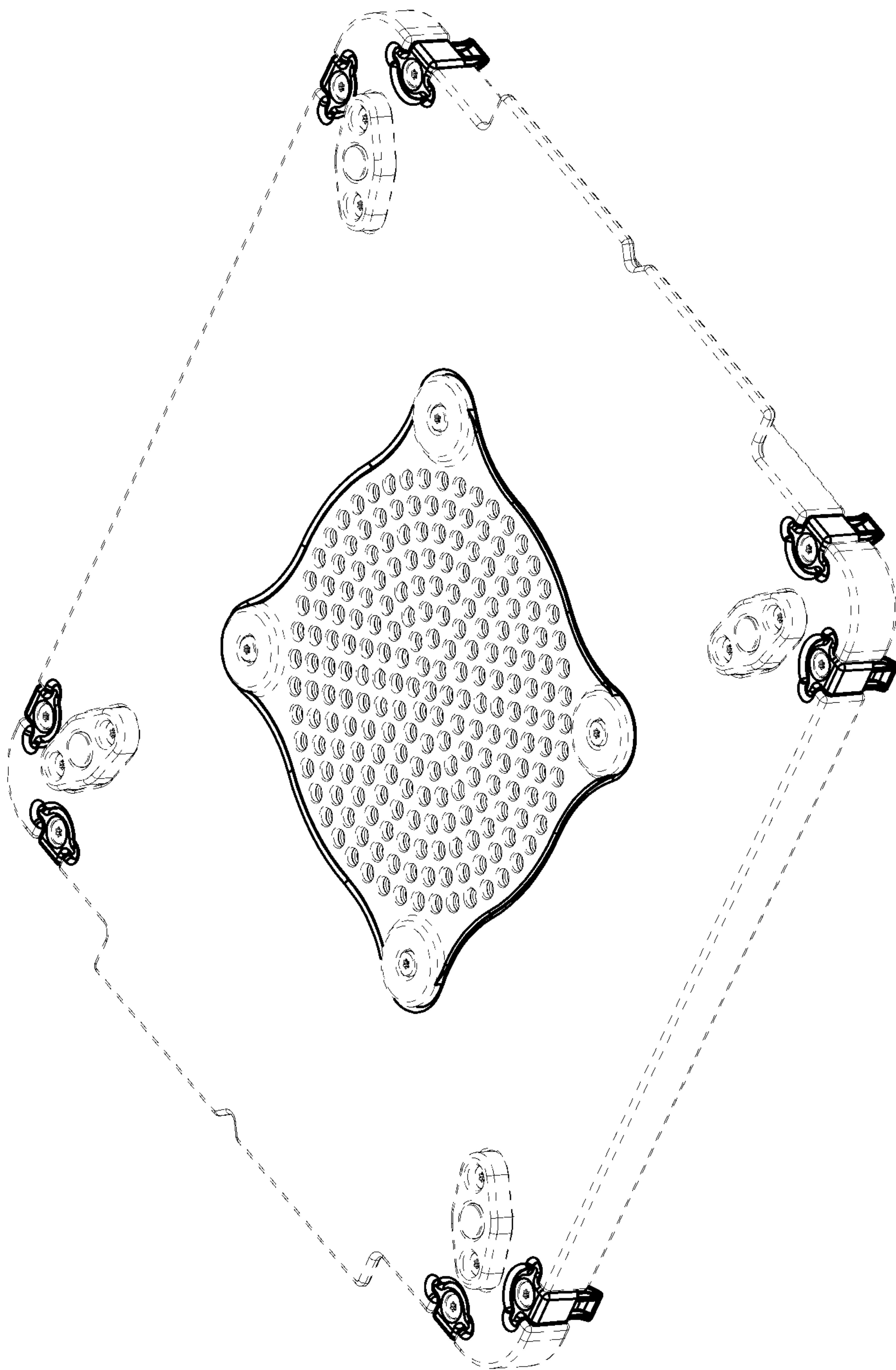
【0001】 本設計物品係為一種光罩傳送盒之上蓋，尤其是用於半導體製程中光罩傳送盒之上蓋，用於保護半導體晶片。

【設計說明】

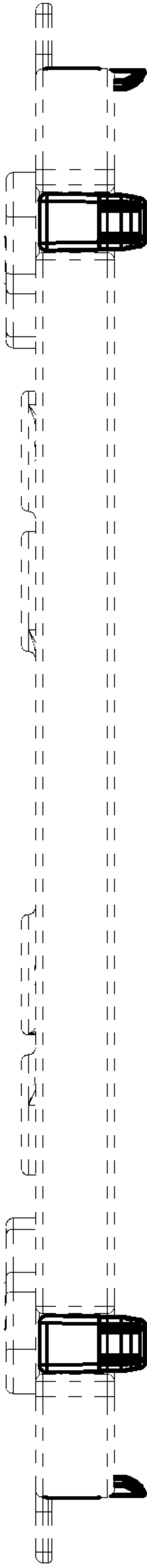
【0002】 本案創作光罩傳送盒之上蓋係為一新穎獨特之設計，藉由獨特地設計的光罩傳送盒之上蓋，可顯現出先前技藝未曾有過的視覺效果。

【0003】 圖式所揭露之虛線部分，為本案不主張設計之部分。

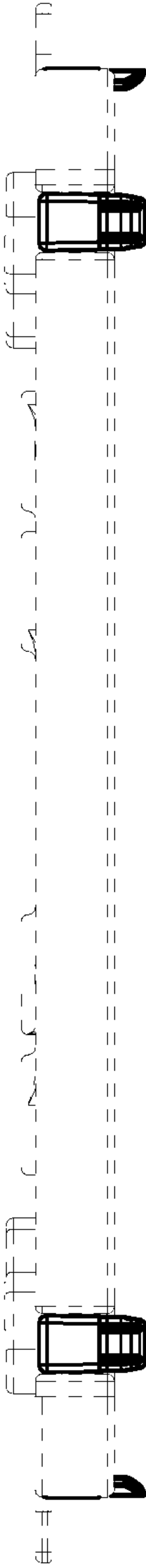
【設計圖式】
(指定代表圖)



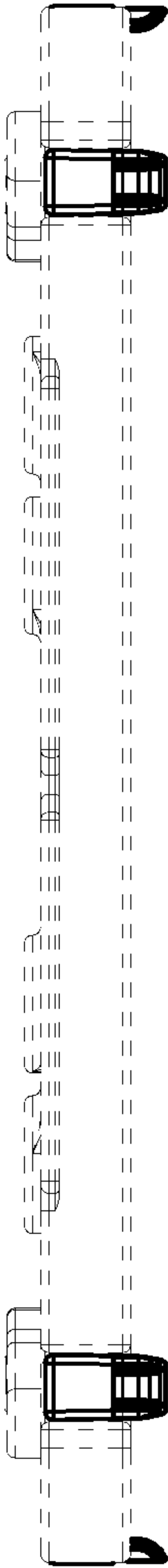
【圖式】
立體圖



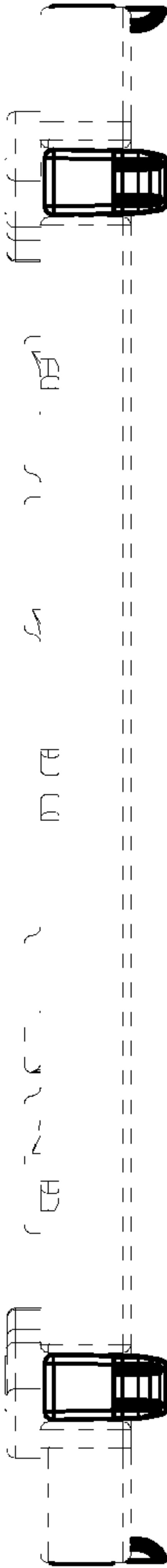
【前視圖】



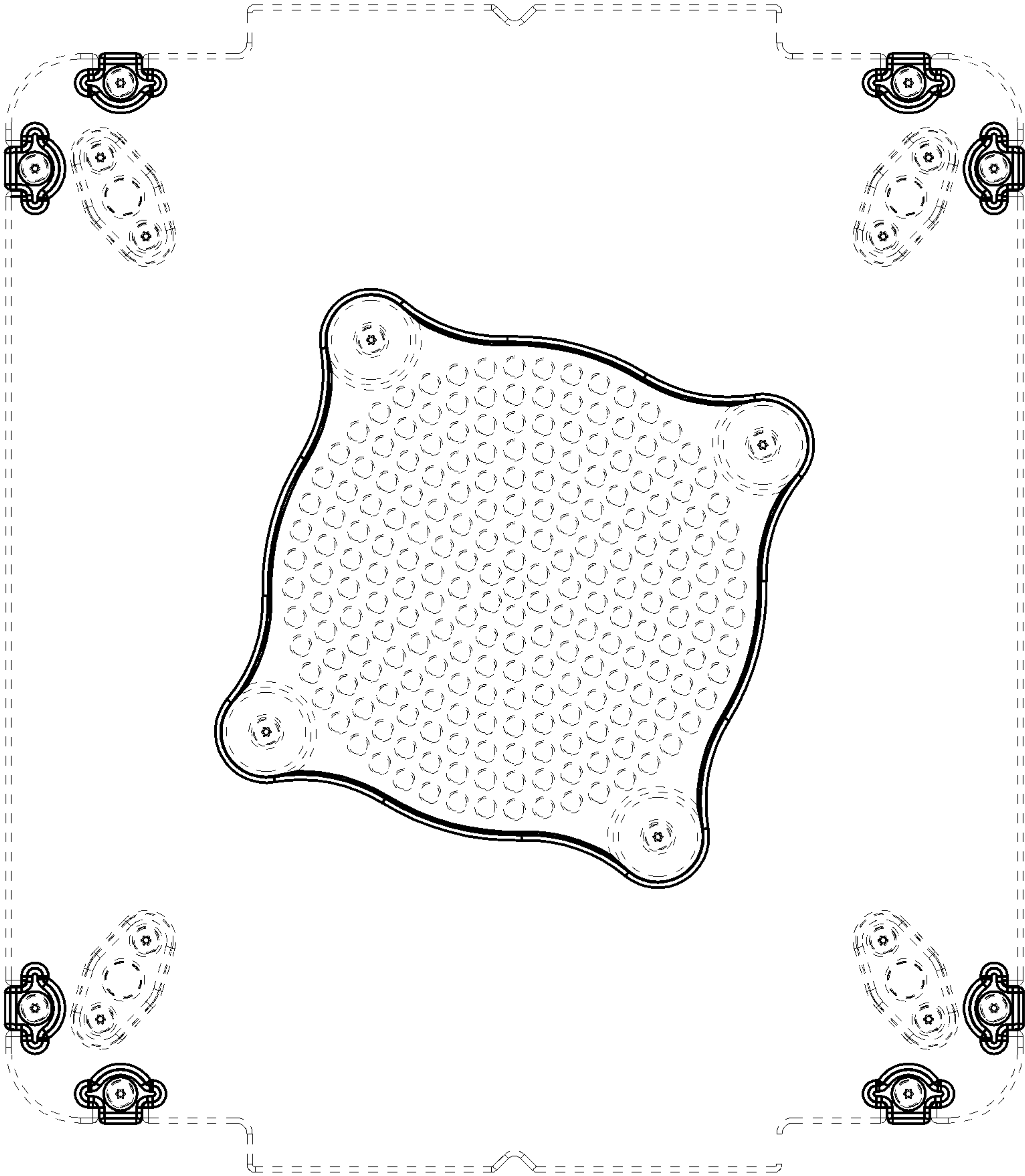
【後視圖】



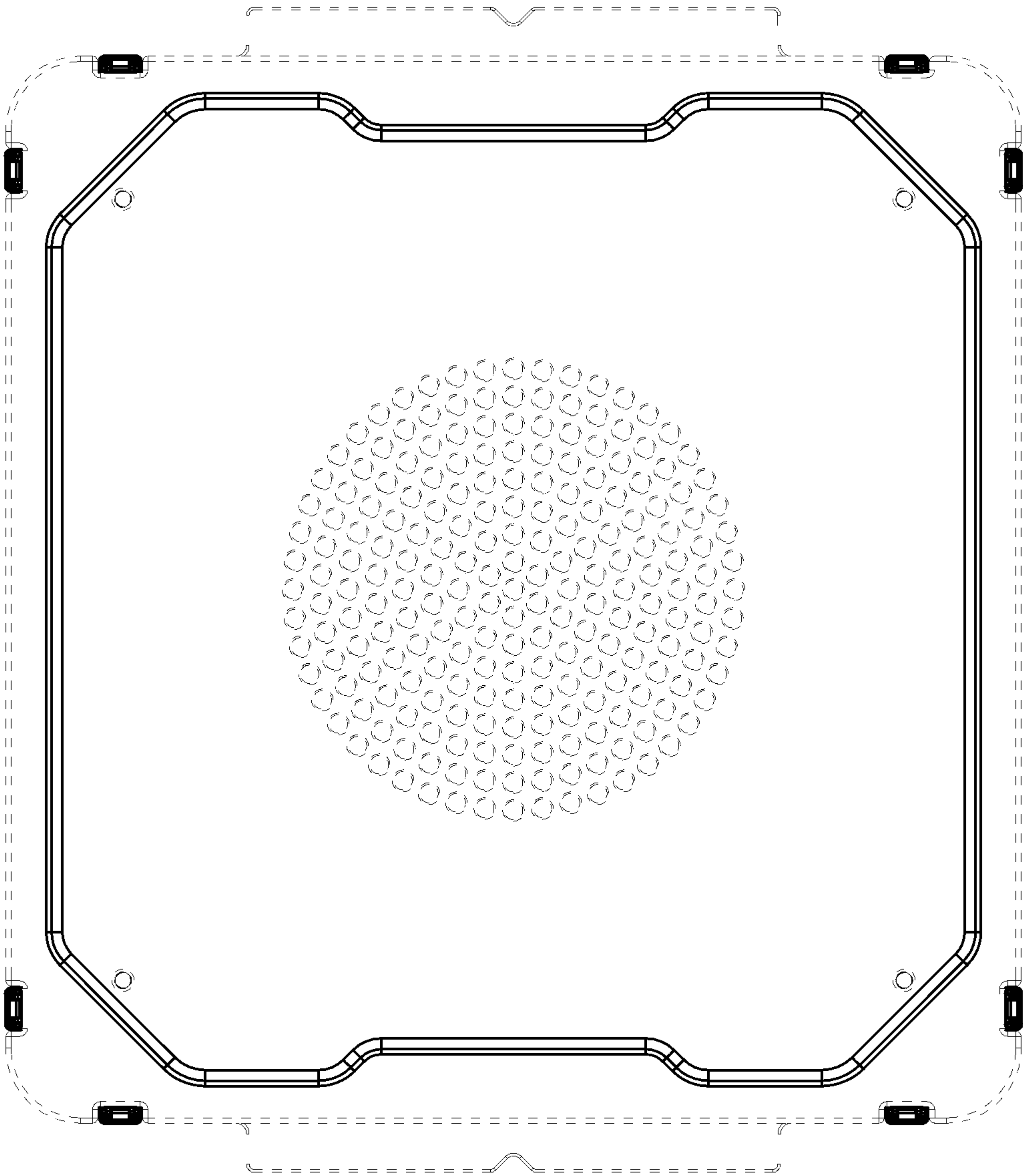
【左側視圖】



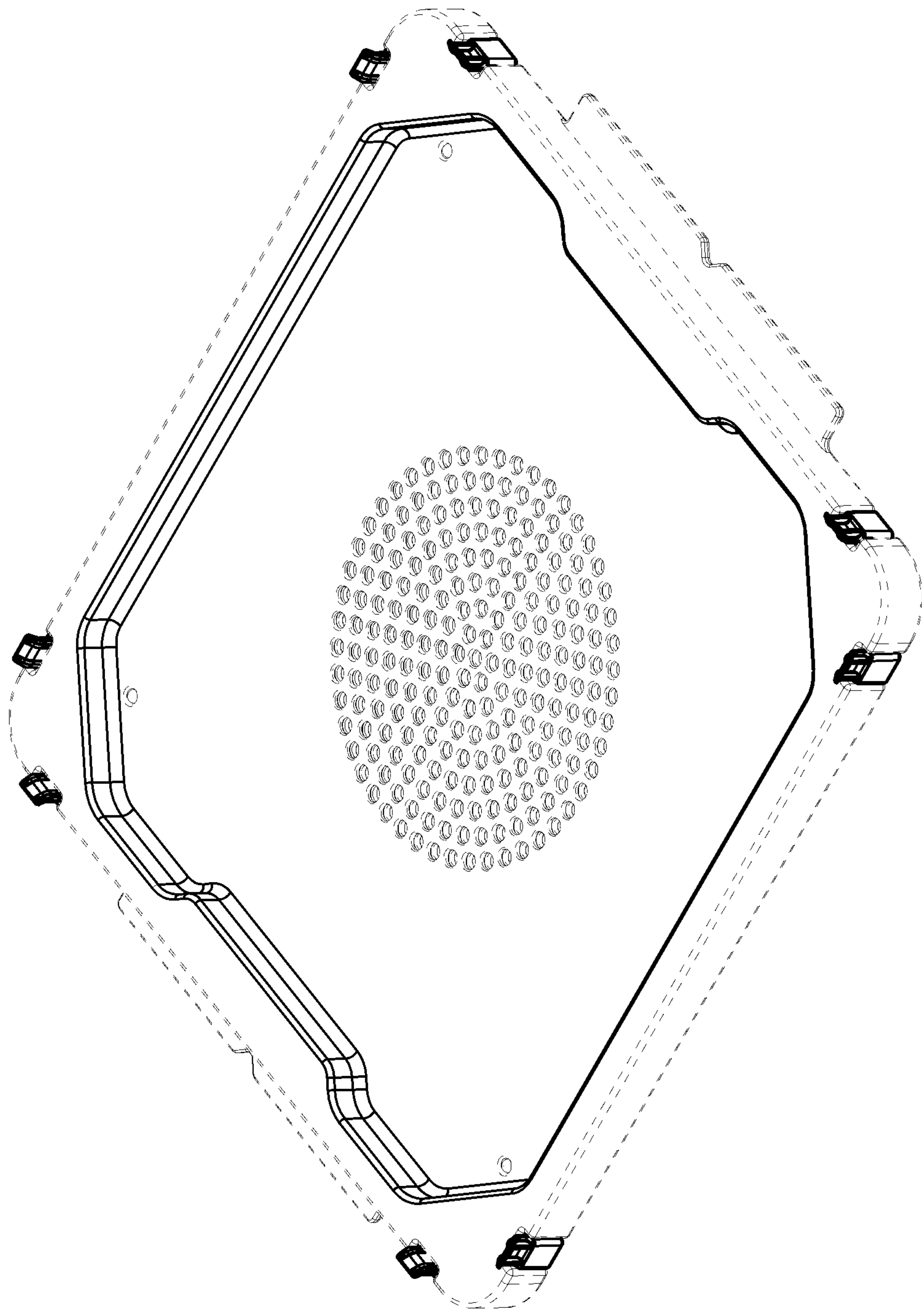
【右側視圖】



【俯視圖】



【仰視圖】



【另一視角立體圖】